

WIPO/INV/BEI/02/M3

ORIGINAL: anglais

DATE: mai2002



OFFICE D'ÉTAT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE



ORGANISATION MONDIALE DE LA  
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

**DEUXIÈME FORUM INTERNATIONAL SUR  
LA CRÉATIVITÉ ET LES INVENTIONS – UN AVENIR MEILLEUR  
POUR L'HUMANITÉ AU 21<sup>E</sup> SIÈCLE**

organisé par  
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

en coopération avec  
l'Office d'État de la Propriété Intellectuelle de  
la République Populaire de Chine (SIPO)

**Beijing, 23 – 25 mai 2002**

DISCOURS DE CLÔTURE

*par M. Martti Enäjärvi, directeur général de l'Office national des brevets  
et de l'enregistrement de la Finlande, Helsinki*

Messieurs,  
Mesdames,

Au nom des organisateurs, j'aimerais remercier une nouvelle fois les deux organisations qui ont joué un rôle dans ce forum : l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Office de l'État de la propriété intellectuelle (SIPO) de la République populaire de Chine.

Tout d'abord, je souhaite remercier les conférenciers ainsi que les animateurs, qui ont parfaitement su stimuler notre réflexion. J'aimerais également remercier ceux d'entre vous qui ont participé aux activités que nous avons organisées, en particulier ceux qui ont aussi pris part aux débats.

Tous ceux qui ont participé aux travaux d'organisation méritent aussi nos sincères remerciements. Sans oublier qu'il y a eu, j'aimerais tout de même rendre hommage à M. Vladimir Yossifov et Mme Lalao Rakotomalala de l'OMPI, auxquels s'ajoutent dans une large mesure la responsabilité du succès de ce forum. À ce sujet, il convient de rappeler que l'idée d'organiser ce forum émane du directeur général de l'OMPI, M. Kamil Idris.

Il est aussi utile de rappeler la place importante de la formation comme facteur de réussite dans le domaine de la créativité et de l'inventivité. Le dicton anglais "If you think training is expensive, try ignorance" est toujours d'actualité.

J'espère que vous avez autant apprécié de participer à ce forum que moi, et que de nouvelles idées vous sont venues à l'esprit au cours de ces trois journées. Je suis sûr que votre séjour ici à Beijing s'est très bien passé et j'espère que nous nous réunirons à nouveau en 2004 à l'occasion du prochain "forum sur la créativité et les inventions – un avenir meilleur pour l'humanité au XXI<sup>e</sup> siècle". Celui-ci devrait se tenir en Afrique et j'espère que vous pourrez y assister. Nous vous tiendrons informés à ce sujet par l'intermédiaire de l'OMPI en temps voulu.

J'espère également que vous ferez tout votre possible pour promouvoir la créativité et l'inventivité dans vos pays d'origine respectifs afin de garantir à nos populations un avenir meilleur. Cela nécessitera probablement beaucoup de temps et de travail, mais cela en vaut la peine parce que l'objectif à atteindre, un avenir meilleur pour l'humanité, est suffisamment noble. Et bien plus encore.

Je vous remercie de votre attention.

[Fin du document]